# 轻原子成像法的建立及其新进展\*

### 关若男 李日升

(中国科学院金属研究所,中国科学院固体原子像开放研究实验室,沈阳 110015)

摘 要 介绍了利用高分辨电子显微学进行晶体结构分析的一种方法——轻原子成像法的建立 过程及其在铜、镍、银等金属的初期氧化(硫化)产物结构分析中的应用.介绍了利用轻原子成像法的思 想解决厚膜上观察表面结构的可能性问题的新进展.

关键词 轻原子成像法,高分辨电子显微学,正面成像法

### THE DEVELOPMENT AND RECENT AD VANCES OF LIGHT ATOM IMAGING METHODS

#### Guan Ruonan Li Risheng

(Laboratory of Atom Imaging of Solids, Institute of Metallics, The Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110015)

**Abstract** The light atom imaging method in high resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and its application in crystal structure analysis for a series of metastable oxides of copper, nickel and silver is described. The idea stemming from this method has been extended to show the possibility of observing surface structure in a series of rather thick films with the HRTEM plan - view imaging mode.

**Key words** light atom imaging method, high resolution transmission electron microscopy (HR TEM), plan - view imaging mode

#### 1 用电镜能看到轻原子吗?

利用电子显微镜看原子,一直是电镜工作 者追求的一个目标. 自从 30 年代 Ruska 等发明 电镜后,经过几十年的努力,到 70 年代这一目 标得到初步实现. 1970 年,Crewe 和 Wall<sup>[1]</sup>利 用扫描透射电镜,在一种铀的氧化物上首先实 现了对单个重原子铀的直接观察. 此后, Hashimoto<sup>[2]</sup>和 Iijima<sup>[3]</sup>相继报道用电镜观察到 了重原子钍和钨以及钨原子簇. 在对晶体中的 原子<sup>1)</sup>和表面原子的观察上,首先也是在一些 重原子金属氧化物的结构像<sup>[4]</sup>和重金属 Au 的 28卷 (1999 年) 2 期 表面上<sup>[5]</sup>取得突破的.这一点并不奇怪,这是 因为利用电镜所以能看到原子,是基于原子对 电子的散射.重原子对电子的散射强,因而能提 供足够的散射强度使它们较容易地被观察到. 因此,80年代初期,轻、重原子同时存在的化合 物晶体中的轻原子能否与重原子一样被电镜观 察到,没有人提出过这种看来会得到否定结论 的问题.作者当时提出这个问题,起因于一段值

· 107 ·

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目 1998 - 06 - 04 收到初稿,1998 - 07 - 23 修回

严格地说,所观察到的是与入射束方向平行的原子柱的 投影

得追述的往事.

1980年初,关若男受国家教委选派去日本 进修.根据郭可信的建议,来到大阪大学国际知 名电子显微学家、第11届国际电子显微学会主 席桥本初次郎建立的电镜实验室,学习高分辨 电子显微学(HRTEM)模拟计算技术.在作者 基本掌握了该技术后,桥本教授拿来一些高分 辨像让作者辨认,他说,这些是在铜膜上拍得的 照片,他们曾进行过分析,至今没有找到满意的 答案,要求作者把分析这些结果作为第二年进 修的课题.当时,对于作者这个初涉高分辨电子 显微学的人来说,这显然是一个难题,日本朋友 考虑到作者的进修期一年后届满,也劝作者不 要接受这个看来短期无法完成的任务,但当作 者想到桥本教授关于模拟计算只有能解释实验 结果才有用的告诫时,又鼓起了接受挑战、攻克 这一难题的勇气.

# 2 解决问题的契机 ——振幅 - 厚度图 上被忽视的现象

在运用已有的知识对实验结果反复分析而 得不出答案后,作者想到,要解开这个结,就必 须设计新的实验,并对铜和铜的氧化物晶体中 的电子散射和成像过程,进行深入细致的分析.

图 1 显示了作者当时设想的一种铜的初期 氧化物晶体 Cu<sub>4</sub>O,经能量为 100keV 的电子束 沿[001]方向入射后,几组晶面产生的衍射束的 振幅随试样厚度而变化的情况<sup>[6]</sup>.由图可见, 那些主要携带着铜原子排列信息的晶面{200} 和{120}的衍射振幅随厚度而变化的幅度或周 期,都很相近;而那些主要携带着氧原子信息的 晶面{110}的衍射振幅变化的幅度和周期,与前 者有重大差别.这样,就在振幅 - 厚度图上出现



图 1

(a) 100keV 能量的电子束沿[001]方向入射 Cu<sub>4</sub>O 晶体时,它的几个主要晶面{120},{200}和{110}产 生的衍射束的振幅随试样厚度的变化; (b) 在试样厚度为 11.0nm 和 21.6nm 处氧原子所成的 像; (c) 在试样厚度为27.4nm和38.6nm处铜原子与氧原子同时成像; (d) 铜原子和氧原子沿 [001]的投影图

-7

一种引人注目的现象,即当{200}和{120}的衍 射束振幅在试样厚度为 11.0nm 和 21.6nm 处 具有极小值时,本来很弱的{110}的衍射却在此 处相对地具有较大值.因而在这些特征厚度处. 有可能把由弱衍射束所携带的轻原子(此处为 氧原子)排列的信息通过成像显示出来.这一猜 测,得到了像的模拟计算结果的验证,图1下部 是在4个特征厚度处计算得到的模拟像,它们 显示了在厚度为 11.0nm 和 21.6nm 处可以观 察到氧原子排列所成的像(白点),而在厚度为 27.4nm 和 38.6nm 处,可以同时观察到氧原子 (大的白点)和铜原子(小白点)的像的情形:它 们与 Cu<sub>4</sub>O 晶体中氧原子(大圆) 和铜原子(黑 点)沿[001]方向的投影图完全一致,表明这些 像点确是氧原子柱和铜原子柱在(001)面上的 投影. 当作者运用这些思想再来审视那些看起来 不可理解的实验结果时,豁然开朗,无论对复杂 的衍射图 还是对几个晶体取向所摄得的高分辨 像.都能一一得到较满意的解释<sup>[6]</sup>.根据实验和 理论的一致,作者提出了在铜的氧化过程中,存 在初期氧化物的观点,该氧化物中氧的含量比已 知氧化物 Cu<sub>2</sub>O 中氧的含量少一半. 它们产生于 氧化反应不充分(例如真空)的环境中,以微晶形 式存在而被 HRTEM 观察到.

应当指出,图1所示的振幅-厚度图,实际 上是众多晶体中类似的振幅 - 厚度图的一例, 是当时人们熟知的晶体中电子散射的动力学厚 度效应,问题在于,当人们分析高分辨电子显微 结构像时,一般只注意几束强衍射的贡献,而忽 略弱衍射的作用.而在强衍射的振幅 - 厚度图 上,引人注目的是振幅随厚度而变化的幅度上 的差别. 根据弱相位体近似的要求. 与结构相对 应的像是在所有衍射都较弱的情况下获得的, 因而对变化幅度的差别也无需进一步考虑.但 是,在铜的初期氧化物中,主要携带氧原子排列 信息的衍射恰是一些弱衍射.当作者刻意思考 这些弱衍射对成像有何贡献而展示它们的振 幅 - 厚度图时,就会注意到,不仅振幅随厚度而 变化的幅度,而且变化的厚度周期,强衍射与弱 衍射之间均有重大差别,进而利用这种被忽视

28卷(1999年)2期

的现象进行分析,找到了解决问题的钥匙.

### 3 轻原子成像法的确立及一系列金属 氧化亚稳态的发现

在 Cu<sub>4</sub>O 的晶体结构被确定后,作者在桥 本教授支持下,将这一结果于1982年4月日本 物理学年会和 8 月第 10 届国际电子显微学会 上发表,引起了国际同行的注意,国际晶体学报 编委、著名晶体学家斋藤喜彦教授在决定于 《Acta Crystallography B》上发表这一成果而写 给作者的一封信中写道:"这篇论文是对结构科 学的所有方面都令人激动的论文之一". 对初涉 高分辨电子显微学结构分析的人,这无疑是一 种可贵的鼓励. 1982 年 10 月回国后,在郭可信 的支持下,作者用类似的分析方法,对铜、镍、银 等金属的初期氧化和硫化产物的结构开展了研 究,接着又发现了比 Cu O 中氧的含量更低的 两种初期氧化物 CusO 和 Cu64O,以及 Cu4O 的 两种同质异构体 S1 和 S2,以及 3 种 Cu4O 的缺 氧异构体 Cu<sub>4</sub>O<sub>0.75</sub> - , , <sup>[7]</sup>;在镍中发现了  $Ni_{64}O$ 和  $Ni_{8}O$ 的 3 种同质异构体 , 和 <sup>[7]</sup>; 在银中发现了 Ag<sub>8</sub>S<sup>[8]</sup>等. 这样,就使利用这种 过去一度被忽视的现象,即衍射束振幅-试样 厚度图上不同晶面衍射束的振幅随厚度而变化 的幅度和周期上的差异,对某些含量少和对电 子散射弱的原子在某些特征厚度处得以成像, 进而用于晶体结构分析,成为某种具有普适性 的方法,后来被简称为轻原子成像法,表1列出

晶体	晶系	点阵参数/ nm			<u>مري</u>
		а	b	с	空间群
Cu <sub>4</sub> O	正交	0.402	0.566	0.594	P2mm
Cu <sub>8</sub> O	体心正交	0.547	0.602	0.932	Bmm2
Cu <sub>64</sub> O	体心正交	0.974	1.058	1.620	Bmm2
- Ni <sub>8</sub> O	体心正交	0.511	0.571	0.926	Bmm2
- Ni <sub>8</sub> O	体心正交	0.510	0.530	0.818	Ammm
- Ni <sub>8</sub> O	体心正交	0.495	0.543	0.798	Immm
Ni <sub>64</sub> O	体心正交	0.960	1.032	1.604	Bmm2
Ag <sub>8</sub> O	正交	0.59	0.64	0.87	Imm2

# 表 1 用轻原子成像法确定的 Cu, Ni, Ag 中先前未知的 8 种初期氧化(硫化)产物结构的晶体学参数

· 109 ·

了作者用此法确定的 Cu,Ni,Ag 的 8 种先前未 知的初期氧化(硫化)产物结构的晶体学参数.

由于轻原子成像法建立在成熟的晶体中电 子散射的动力学理论和成像理论的基础之上, 它使人们不必受弱相位体近似的约束,可以观 察厚度从几纳米到几十纳米的试样:它可以用 于过去认为不易显示的化合物中轻原子的成 像;它提供了一种简便的晶体结构和成分分析 的方法等等,因而引起了从事晶体材料结构分 析的电子显微学工作者的重视.例如,有人用类 似的方法研究过半导体化合物 InP<sup>[9]</sup>和 GaAs<sup>[10]</sup>,碳化物 VC<sub>1-x</sub><sup>[11]</sup> 和氧化物 Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub><sup>[12]</sup>中轻原子的成像问题. 目前这种方 法已被认为是一种普遍的观念[12]. 最近. 有人 用此法研究了 Fe4N 和 Fe8N 中 N 原子成像的 可能性,取得了初步结果.许多学者认为, Fe<sub>8</sub>N 的饱和磁化强度高是因为它具有"磁结 构". Fe<sub>8</sub>N 结构中 N 原子位置及其含量被精确 确定,对揭示这种"磁结构"的本质无疑有重要 意义.

但是,关若男等人的方法是基于对二元化 合物中轻、重原子散射振幅 - 厚度图的分析及 实验观察和模拟计算的验证.虽然这种方法为 化合物中轻原子在一定厚度下能够成像提供了 新的思路,但它是否简单地适用于三元以上化 合物中轻原子的成像,需要作进一步分析.1985 年.李方华和汤栋提出的赝弱相位物体近似像 衬理论对此作了分析<sup>[13]</sup>.他们的分析表明,即 使对于三元以上的化合物晶体,也存在一个厚 于弱相位体的临界厚度.当试样厚度大于弱相 位体时,与二元化合物中的情形类似,轻原子的 衬度最初上升快于重原子,随后轻原子衬度继 续上升,重原子衬度下降,因而在小于临界厚 度、大于弱相位体的一个厚度区间,可以观察到 轻原子. 他们的分析在对 Li<sub>2</sub> Ti<sub>3</sub>O<sub>7</sub> 晶体中 Li 原 子的观察上得到了证实<sup>[14]</sup>.

与轻原子成像法本身迅速得到许多同行的 验证不同,由它所确立的一系列金属初期氧化 产物却引起过一些议论.主要的争议有,当金属 中氧的含量如此低时 (例如在  $Cu_{64}O$  中氧与铜 的原子的数目之比仅为 0.0156),氧原子在基 体中呈何种状态?而氧化过程中氧原子将获得 电子呈离子状态是人们熟知的情形.由于这些 初期氧化产物的存在超出了人们的化学常识范 围而又一时不能从理论上得到满意的解释,怀 疑它们是否存在者有之.但是,当 80 年代末若 干国外实验室相继报道在铜的超微颗粒中观察 到类似  $Cu_4O$  的亚氧化物<sup>[15]</sup>,在高温超导材料 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>.中观察到  $Cu_8O^{[16]}$ ,作者的研究成 果被 1991 年日本出版的《评价尖端材料的电子 显微镜技术》<sup>[17]</sup>和 1992 年美国出版的《金属间 相的晶体学数据手册》<sup>[18]</sup>收录后,人们必将进 而考虑如何更新观念,来理解新的实验结果.

### 4 从初期氧化物的多型性看氧原子的 扩散过程

轻原子成像法的建立及由此而导致的一系 列初期氧化物的发现,使人们对金属氧化的微 观过程有了进一步的认识.

70年代,随着超高真空技术的发展和一系 列表面分析技术的产生,人们对氧与金属相互 作用经由物理吸附(低温)、化学吸附、到表面氧 化的过程有了具体的了解.但是,在扫描隧道显 微镜(STM)发明之前的表面分析仪器可能获 得的信息是表面的平均数据,对氧化的微观过 程不能提供直接的信息,而且,表面分析的探测 深度限于表面几层,对由表面反应进入体内反 应的过程,也难以提供直接的数据.而 HRTEM 技术可以观测纳米尺度的微晶,可在原子水平 分辨体结构,因而可能提供氧化微观过程的重 要信息.以铜的初期氧化为例,无论 Cu<sub>4</sub>O, Cu<sub>8</sub>O 还是 Cu<sub>64</sub>O,氧原子最终都进入铜晶体的 四面体空洞中形成初期氧化物<sup>[6,7]</sup>,与人们熟 知的 Cu<sub>2</sub>O 中氧原子位于四面体空洞中一致. 这一事实表明,这个位置有利于 Cu 和 O 之间 形成能量上有利的 sp 态,从而降低系统的能量 以生成稳定的化合物. 然而 Cu<sub>4</sub>O 的多型性<sup>[7]</sup> 表明,在生成 Cu4O 之前,氧原子可能处于铜晶

物理

· 110 ·

体的八面体空洞中.正是氧原子在四面体空洞 和八面体空洞中分布比例的不同,造成了 Cu<sub>4</sub>O 结构的多型性以及 Cu<sub>4</sub>O 缺氧结构 Cu<sub>4</sub>O<sub>0.75</sub>的 多型性.从应变的观点看,八面体空洞将为氧原 子提供比四面体空洞大一些的空间,有利于减 少系统的应变能.另一方面,进入四面体空洞有 利于氧原子与铜原子形成 sp 型的键.由此可 见,铜的初期氧化过程,经历了氧原子从八面体 空洞过渡到四面体空洞,即从遵循应变能最小 到遵循包括结合能在内的整个系统能量最小的 过程.这一点,与通过中子衍射发现的在稀土金 属中氢原子经由八面体空洞进入四面体空洞的 扩散过程<sup>[19]</sup>相似.

# 5 轻原子成像法对表面结构观察的启 示

轻原子成像法揭示了电子散射动力学效应 导致的强波与弱波的此消彼长现象,显示了利 用此种关系使弱波携带的信息得以成像的可能 性.这一点,对于如何提取极微弱的表面波所携 带的信息很有启发意义.

众所周知,高能电子束穿透晶体时所产生的衍射束中既含有体结构的信息,又含有表面结构的信息.问题在于表面和块体相比,只占极小的份额,即使是用于电镜观察的薄膜,表面衍





#### 28卷(1999年)2期

- 7

· 111 ·

射的强度也小于体衍射强度的万分之一.对如 此弱的衍射波中所含的表面结构信息如何提取 和显示出来,是一个长期以来有待解决的难题. 解决的办法有:(1)制备出超薄膜以提高表面所 占的份额,增强表面衍射的强度.因此,适于表 面结构观察的充分透明的超薄膜的制备一度成 为发展 HRTEM 观察表面技术的主要问题. (2)采用使入射束或试样倾斜的所谓离轴(off zone) 技术,以增强表面衍射的强度.但这样做, 又丢掉了体结构的信息,不利于研究表面结构 与体结构二者之间的联系,近年来,为了解释在 Cu(110) 表面上观察到的新的实验现象,作者 利用轻原子成像法的原理,仔细研究了 200keV 能量的电子束照射到 Cu(110) - (2 ×1) O 晶膜 上所产生的体衍射和表面衍射的振幅 - 厚度图 (图 2).图中{111}和{002}衍射是确定体结构 的两束主要衍射,确定(2 ×1)O表面重构的为 {1/2,1/2,0}衍射和{001}禁阻衍射.由图可见,



图 3 在图 2 所示的一系列特征厚度处 Cu(110) - (2 x1) O 晶膜的高分辨电子显微模拟像与观察像之比较

虽然体衍射的振幅极大值确实比表面衍射的振 幅极大值大几个量级,但在厚度周期为 8.16nm 的一系列特征厚度处,体衍射束的振幅处于极 小,表面衍射的振幅变得可以与它相比.因此, 在这些厚度处,有可能同时观察到表面结构和 体结构.这一论断,得到了实验观察和模拟计算 的证实.

图 3 的上部是模拟计算像,其试样厚度与 图 2 中 A, C, E, G, I, K 所示的厚度对应,即它 们是在入射束强度为极大,而体衍射束强度为极 小的厚度处的计算像.这些计算像不仅给出了体 结构在{110}上的投影,而且显示了Cu(110)-(2 x1)O表面重构所产生的表面条纹.图 3 的 下部是实验观察像,箭头所指示的即为表面条 纹.可以看出,计算像与观察像符合得很好.而 在图 2 中 B, D, F, H, J, L 所示的厚度处, 由 于存在着强大的体衍射的干扰,得不到表面结 构的信息. 这些结论<sup>[20,21]</sup>不仅能解释 Cu(110) 表面上观察到的新的实验结果,也在 Ag(110) 的表面重构观察中得到了证实,理论和实验的 一致使我们确信,利用晶体中电子散射的动力 学效应产生的体衍射波与表面衍射波的振幅随 试样厚度而振荡的差别导致的此消彼长,必将 突破只能在几纳米厚的超薄膜上观察表面结构 的限制,在一系列具有特征厚度的相当厚的膜 上,同时观察到表面结构和体结构,而表面结构 电子显微像的厚度周期性地确立,又为解决高 分辨电子显微表面正面成像法发展中的一些问 题,例如顶-底效应等等,提供了新的思路<sup>[22]</sup>.

**致谢** 作者感谢桥本初次郎教授、郭可信教 授对此项研究的指导和一贯的支持与鼓励;感 谢当年作为研究生参加过本项研究的关庆丰、 吕军、于瀛大、徐淑华、谌东华、李树有分别在 Ni<sub>8</sub>O,Ag<sub>8</sub>S以及 Cu(110) - (2 ×1)O表面结构 的观察和模拟计算上做出的贡献.

#### 参考文献

- $[ \ 1 \ ] \quad A. \ V. \ Crewe \ , \ J. \ Wall \ , \ Science \ , \ 168(1970) \ , 1338.$
- [2] H. Hashimoto, A. Kumao, H. Endoh, In: Electron Microscopy, Vol. 3, the Electron Microscopy Society of Canada, Torento, (1978), 244.

物理

- [3] S. Iijima, Optik, 48(1977), 193.
- [4] S. Iijima, J. Appl. Phys., **49**(1971), 5891.
- [5] L.D. Marks, D.J. Smith, Nature, 303(1983),316.
- [6] R. Guan, H. Hashimoto, T. Yoshida, Acta Cryst., B40 (1984), 109.
- [7] R. Guan, H. Hashimoto, K. H. Kuo, Acta Cryst., B40 (1984), 560; B41 (1985), 219; B43 (1987), 343; B46 (1990), 103; Solid State Phenomena, 5 (1989), 73.
- [8] Y. D. Yu, R. Guan, H. Hashimoto et al., Acta Cryst., B51(1995), 149.
- [9] L. Wang, D. Feng, K. Tan et al., J. Mater. Sci., 24 (1989), 1941.
- [10] R. Hillebrand, K. Scheerschmit, Ultramicroscopy, 27 (1989), 375.
- [11] T. Epicier, M. G. Blanchin, P. Ferret et al., *Phil. Mag. A*, **59**(1989), 885.
- [12] T. Epicier, G. Thomas, H. Wohlfromm et al., J. Mater. Res., 6(1991), 133.
- [13] F. H. Li, D. Tang, Acta Cryst., A41(1985), 376.
- [14] D. Tang, C. M. Teng, J. Zou et al., Acta Cryst., B42 (1986), 340.

- [15] J. W. M. Jacobs, F. W. H. Kampers, J. M. G. Rikken et al., J. Electrochem. Soc., 136 (1989), 2914.
- [16] W. Zhou, D. A. Jefferson, W. Y. Liang, Supercond. Sci. Technol., 6(1993),81.
- [17] Y. Ishida, Electron Microscopy Techniques in Evaluation of Advanced Materials (in Japanese), Chouzou Bookshop, (1991), 214.
- P. Villars, L. D. Calvert, Pearson's Handbook of Crystallographic Data for Intermetallic Phases (2nd Edition), Vol. 3, ASM International, The Materials Information Society, 3(1992), 2940.
- [19] C. E. Holley, R. N. R. Mulford, F. H. Ellinger et al., J. Phys. Chem., 51(1955), 1226.
- [20] R. Guan, R. S. Li, S. H. Xu et al., Surf. Sci., 326 (1995), L467.
- [21] R. Guan, R. S. Li, S. H. Xu et al., Phys. Rev. B, 529 (1995), 4748.
- [22] 李日升、关若男,电子显微学报,17(1998),295.

# 托卡马克超声分子束加料

#### 兆 良 骅

#### (核工业西南物理研究院,成都 610041)

摘 要 中国环流器新一号(托卡马克)装置采用新的等离子体加料方法——超声分子束注入. 由于粒子注入深化,形成电子密度的峰化和密度极限提高.欧姆加热等离子体的能量约束时间的线性范 围增长到  $\overline{n_e} = 4 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ .实验结果表明,超声分子束注入是一种高效和有利改善约束的气体加料方法.

关键词 托卡马克,超声分子束,电子密度峰化,能量约束改善

#### SUPERSONIC MOLECULAR BEAM FUELING IN THE TOKAMAK

#### Yao Lianghua

(Southwestern Institute of Physics, Chengdu 610041)

**Abstract** A new fueling method ——supersonic molecular beam injection(MBI) has been successfully performed in the HL - 1M tokamak during the period of the plasma current ramp up. Due to the deep penetration of the fueling particles, the electron density exhibits a peak and the value of the density limit increases. Confinement improvement is observed, with the upper end of the linear ohmic

\* 国家自然科学基金、核工业科学基金资助项目
1998 - 06 - 10 收到初稿,1998 - 07 - 23 修回

28卷(1999年)2期

7